

2019年度 大学院試験 技術経営戦略学専攻

修士課程 筆記試験について

2018年8月30日
技術経営戦略学専攻

1. 筆記試験の合格者

192003	192009	192016	192026	192037	192051	192069
192004	192010	192017	192028	192039	192057	192076
192005	192011	192019	192029	192043	192060	192079
192006	192012	192021	192030	192044	192063	192096
192007	192014	192022	192031	192045	192066	(以上40名)
192008	192015	192024	192033	192050	192068	

2. 筆記試験合格者の口述試験

日時：2018年8月31日（金） 9:00～14:20

場所：工学部3号館3階 技術経営戦略学専攻会議室（322室）

- ・工学部3号館3階 技術経営戦略学専攻ラウンジ講義室（321室）を控え室とする。
- ・以下のタイムテーブルに従い、各自で定められた口述試験の時間帯の15分前までに、控え室に入って待機すること。

口述試験時間	受験番号
9:00～9:30	192003
	192004
	192005
	192006
	192007
9:30～10:00	192008
	192009
	192010
	192011
10:00～10:30	192012
	192014
	192015
	192016
	192017
192019	

口述試験時間	受験番号
10:40～11:10	192021
	192022
	192024
	192026
11:10～11:40	192028
	192029
	192030
	192031
	192033
11:40～12:10	192037
	192039
	192043
12:10～12:40	192044
	192045
	192050

口述試験時間	受験番号
13:10～13:40	192051
	192057
	192060
	192063
13:40～14:20	192066
	192068
	192069
	192076
14:20～14:50	192079
	192096